

富士通グループ国内事業所 地下水汚染調査結果と浄化対策状況(2009年3月現在)

富士通並びに国内連結グループ会社の自社所有事業所を記載対象としています。(社宅、社有寮は除く)

\*1,\*2 これまでに、操業中の建屋下を除き可能な限り実施してきた自主調査での調査結果と浄化対策状況を記載しています。

\*3 2009年3月現在、地下水調査結果で土壌汚染対策法の基準値を超えている事業所を「汚染あり」としています。

\*4 2008年度調査で新たに土壌・地下水汚染が確認された事業所

\*5 継続して浄化対策を実施している事業所

(履歴調査により、土壌汚染対策法における特定有害物質の使用履歴が確認されている事業所)

事業所名	*1 地下水汚染調査結果				*2 地下水・土壌対策		備 考
	*3 調査結果	汚染種類			実施中	実施済	
		VOC	重金属	その他			
<b>富士通</b>							
川崎工場 *5	汚染あり	○	○	-	揚水ばっ気	掘削除去	地下水:重金属(砒素)の汚染を確認、自然由来と推定
南多摩工場跡地 *5	汚染なし	-	-	-	-	揚水ばっ気 土壌ガス吸引	掘削除去 原位置鉄粉混合法(鉄粉注入)による浄化完了 地下水モニタリング実施中(異常なし)
館林システムセンター	汚染なし	-	-	-	-	-	-
熊谷工場	汚染なし	-	-	-	-	-	-
小山工場 *5	汚染あり	○	○	-	揚水ばっ気 UV分解	掘削除去 不溶化	-
那須工場	汚染なし	-	-	-	-	-	-
長野工場 *5	汚染あり	○	○	-	揚水ばっ気	拡散防止	重金属(ふっ素)の汚染を確認、自然由来と推定
須坂工場 *5	汚染あり	-	-	○	-	拡散防止	掘削除去実施中
沼津工場	汚染なし	-	-	-	-	-	-
明石工場	汚染なし	-	-	-	-	掘削除去、揚水ばっ気 土壌ガス吸引	-
<b>国内グループ会社</b>							
富士通アイソテック㈱ *4	汚染なし	-	-	-	-	拡散防止	土壌:重金属(鉛)の汚染を確認、拡散防止対策完了
㈱富士通ITフロンティア	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通アイ・ネットワークシステムズ㈱	調査実施中	-	-	-	-	-	-
富士通テレコムネットワークス㈱(本社)	汚染あり	○	-	-	-	拡散防止	地下水:検出された物質の使用履歴がない為、汚染原因不明 定期的に地下水モニタリングを実施
富士通テレコムネットワークス㈱ 茨城工場 関城事業所	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通テレコムネットワークス㈱ 茨城工場 協和分室	汚染なし	-	-	-	-	掘削除去	土壌:農薬(シマジン)の対策完了
富士通テレコムネットワークス㈱ 古殿分室	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通インテグレートマイクロテクノロジー㈱(会津/門田工場)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通インテグレートマイクロテクノロジー㈱(会津/ALTEC)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通インテグレートマイクロテクノロジー㈱(宮城)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通インテグレートマイクロテクノロジー㈱(岐阜)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通インテグレートマイクロテクノロジー㈱(九州)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通セミコンダクターテクノロジー㈱	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通オートメーション㈱	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通化成㈱ 本社 横浜工場	汚染なし	-	-	-	-	拡散防止	-
富士通オプティカルコンポーネンツ㈱ *4	汚染あり	○	-	-	揚水ばっ気	-	-
富士通研究所(厚木地区)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通コンポーネント㈱ 技術開発センター	汚染なし	-	-	-	-	-	-
㈱島根富士通	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通周辺機㈱	汚染あり	-	○	-	-	拡散防止	地下水:重金属(砒素)の自然由来と推定 土壌:重金属(鉛)の汚染を確認(自然(盛土)由来と推定 地下水汚染なし)
信越富士通㈱ *5	汚染あり	○	-	-	揚水ばっ気 土壌ガス吸引	掘削除去 還元分解法(鉄粉注入)	-
新光電気工業㈱ 本社・更北工場	汚染なし	-	-	-	-	揚水ばっ気 土壌ガス吸引	-
新光電気工業㈱ 若穂工場	汚染なし	-	-	-	-	-	-
新光電気工業㈱ 高丘工場	汚染なし	-	-	-	-	-	-
新光電気工業㈱ 新井工場	汚染なし	-	-	-	-	-	-
新光電気工業㈱ 京ヶ瀬工場	汚染なし	-	-	-	-	-	-
新光電気工業㈱ 栗田総合センター	汚染なし	-	-	-	-	掘削除去	-
富士通テン㈱(本社)	汚染なし	-	-	-	-	掘削除去	-
富士通テン㈱(中津川工場)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通テン㈱(中津川テクノセンター)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通マイクロエレクトロニクス㈱ あきる野テクノロジセンター	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通マイクロエレクトロニクス㈱ 岩手工場	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通マイクロエレクトロニクス㈱ 会津若松工場	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通マイクロエレクトロニクス㈱ 三重工場	汚染あり	-	○*6	-	-	拡散防止	*6 地下水:重金属(フッ素)の汚染を確認 事業所内検知孔(地下水槽・配管付近)の溜まり水を監視することで、 対象施設の漏洩を検知するものにおける溜まり水で確認されたもの。 敷地外への影響を監視するための観測井戸では検出なし。 土壌:重金属(鉛)の汚染を確認(自然(盛土)由来と推定 地下水 汚染なし)
㈱PFU(本社)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
㈱PFU(南羽昨)遊休地	汚染なし	-	-	-	-	掘削除去	土地購入前に起因した土壌汚染を確認 掘削除去完了
㈱PFU(PTW高松工場)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
㈱PFU(FJH増泉)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通フロンテック㈱(東京 本社)	汚染なし	-	-	-	-	-	-
富士通フロンテック㈱(新潟)	汚染あり	-	○	-	-	-	地下水:重金属(砒素)の汚染を確認、自然由来と推定 土壌:重金属(鉛)の汚染を確認(自然(盛土)由来と推定 地下水 汚染なし)
㈱山形富士通	汚染なし	-	-	-	-	掘削除去 土壌ガス吸引	-
富士通ワイヤレスシステムズ㈱	汚染なし	-	-	-	-	-	-

(履歴調査により、土壌汚染対策法における特定有害物質の使用履歴がない事業所)

富士通	国内グループ会社
札幌システムラボラトリ	富士通化成㈱ 小山第二工場
青森システムラボラトリ	富士通化成㈱ 相模原サイクルセンター
幕張システムラボラトリ	新光電気工業㈱(会津分室)
富士通ソリューションズスクエア(蒲田)	㈱富士通中国システムズ(山口事業所)
岐阜ソフトウェアセンター	㈱富山富士通
関西システムラボラトリ	富士通ヴィエルエスアイ㈱
高知テクノポート	
九州R&Dセンター	
熊本システムラボラトリ	
大分システムラボラトリ	